

# DMF 還元法による 酸化ニオブナノ粒子の合成

### 関西大学 化学生命工学部 化学·物質工学科

### 教授 大洞 康嗣

2021年3月11日





### 粒子のサイズが小さいほど表面に露出している金属が多い ➡ バルクのものに比べて<u>金属量を削減できる</u>

| Size   | Amount of<br>Atom | Ratio of<br>Surface Atom |
|--------|-------------------|--------------------------|
| 5.1 nm | 2869              | 28%                      |
| 3.5 nm | 923               | 39%                      |
| 2.4 nm | 309               | 52%                      |
| 0.8 nm | 13                | 92%                      |

Dai, Y. et al.; small, 2015, 11, 268.



Zhang, Q. et al.; Chem. Commun., 2011, 47, 9275.



# ニオブについて

- •元素記号 Nb
- 前周期遷移金属に分類されるレアメタルで超電導元素
- ・ニオブ鉱石生産量:56,000トン(2015年) ブラジル(伯)が全体の約90%
- 主な用途:鉄鋼添加剤(FeNbの形で高張力鋼などに 添加)がニオブ需要の90%を占める
- ・日伯両国間でニオブの生産及び利用に関する協力覚 書を締結(2021年1月8日)



前周期遷移金属であるニオブは酸素などの原子と結合しやすく、粒子をナノサイズに制御することは難しいため、合成の工程が複雑でフッ化水素などの劇薬を使用するケースも.

→ <u>特にシングルナノサイズにすることは困難であった</u>



Vicentini, R. et al.; Energy Stor. Mater., 2019, 22, 311.
Tamai, K. et al.; Appl. Catal. B, 2016, 182, 469.
Uekawa, N. et al.; J. Colloid Interface Sci., 2003, 264, 378.



N, N- ジメチルホルムアミド(DMF)を反応溶液, 還元剤, 保護剤 として用い, 粒子の前駆体となる金属錯体を加熱することで, 金属ナノ粒子が合成できる.



従来は金やパラジウムといった後周期遷移金属をナノ粒子化

Au) Kawasaki, H. *et al.*; *Langmuir*, **2010**, *26*, 5926. Pd) Hyotanishi, M. *et al.*; *Chem. Commun.*, **2011**, *47*, 5750.



# 新技術:DMF還元法による酸化ニオブナノ粒子の合成



シュウ酸ニオブアンモニウム(ANO)を前駆体とした. DMFを溶媒, 還元剤, 保護剤として用い, 添加剤(ハロゲン)存在下, 加熱撹拌することで酸化ニオブナノ粒子を合成した.

TMSC1:トリメチルシリルクロライド



# 酸化ニオブナノ粒子の特性評価



# DLS(動的光散乱法)による粒度分布 合成時のハロゲン添加の影響





◇ ハロゲン添加無し:100 nm 以上の粒度分布
 ◇ HCl 添加:10 nm 以下の粒度分布
 ◇ TMSCl 添加:さらに微細な粒度分布



DMF還元時のハロゲン添加により シングルナノサイズ(10 nm以下)の 酸化ニオブナノ粒子が合成可能

TMSC1:トリメチルシリルクロライド

# 電子顕微鏡による粒径評価 1 STEM images

・Nb NPs without additive (添加剤無し)



Particle size distribution



EDS:エネルギー分散型X線

丸囲みは酸化ニオブナノ粒子を表す



# 電子顕微鏡による粒径評価 1-2



### STEM images

・Nb NPs without additive (添加剤無し)



合成時に添加剤無しだと一部で100 nm程度の大きな粒子を観察

### 電子顕微鏡による粒径評価 2 STEM images · Nb NPs with HCl



#### Particle size distribution



#### EDS analysis





### 電子顕微鏡による粒径評価3



# STEM images

 $\cdot$  Nb NPs with TMSCl



#### Particle size distribution



#### EDS analysis



EDS による元素分析で塩素含有を確認

# IR (赤外分光分析)による構造解析





サンプル調製:エバポレータで濃縮後, NaCl 板にペースト, NaCl 板で挟んだ. スペクトル解析:合成時のハロゲン添加有り無しに関わらず, 1700 cm<sup>-1</sup>付近に DMFと同じ吸収が観察された.

DMF 分子によりナノ粒子が保護されている可能性が示唆

# XPS(X線光電子分光)によるニオブ表面の 電子状態解析





◇ ニオブ箔(比較対象):0価 と3価 のスペクトル

◇ Nb NPs(ハロゲン添加無し):多くが 5価 と 3価のスペクトル ⇒ 表面の多くは酸化状態
 ◇ Nb NPs(TMSCl 添加):5価 ピークが一部 4価側にシフト

Cl 基等の配位により表面の酸化が抑制





(溶液濃度 0.1 mM)



Nb NPs:ニオブナノ粒子

# ブラックライトを当てたときの発光挙動



#### (波長:352 nm)



Nb NPs

Nb NPs (+TMSCl)

Nb NPs (+HCl)



# 蛍光測定(PL:フォトルミネセンス)











合成時にハロゲン(HCl, TMSCl)を
 添加したニオブ酸化物ナノ粒子は、
 高濃度(1 mM)で濃度消光,低濃度
 (0.1 mM)で強く発光

PLE(フォトルミネセンス励起)







測定条件 蛍光波長 0.1 mM:434 nm 1 mM:467 nm

PLE: 蛍光波長を固定し, 励起波長を連続的 に変化させ, 得られた蛍光強度をプロット







 $\tau$ = 7.69 nsec



蛍光寿命:初めの発光強度の約37%となった時間とした

励起波長:266 nm 測定波長:350 nm

◇蛍光寿命は ナノ秒程度 ⇒ 粒子中離散的なエネルギー準移間もしくは 粒子表面近傍の局在順位の発光



# 酸化ニオブナノ粒子を用いた EL素子

# EL素子: 断面構造と作製手順



#### ・素子の断面構造





Drop-casted Nb NPs solution

#### ·素子作製手順

- 1) Si 基板の裏面へのアルミニウム電極の堆積(エバポレーター)
- 2) Si 基板の表面へのNb NPs溶液のドロップキャスト
   溶液を真空中で蒸発 ⇒ Nb NPsの堆積
- 3) Nb NPs への ITO 電極の堆積 (スパッタリング)



Masks for ITO sputtering



Fabricated Nb NPs EL devices

Nb NPs:ニオブナノ粒子

# EL素子:電圧印加による発光状態の観察1





#### 黄白色発光 12V 200mA

赤色発光 8.5V 800mA

EL素子 A: 肉眼で白色. 波長 650 nm 付近にピーク. 可視光全域で発光. EL素子 B: 肉眼で赤又は橙色. 波長 810 nm 付近にピーク. 赤外光域で発光.

# EL素子: 電圧印加による発光状態の観察2







EL素子 B: 赤又は橙色の発光を肉眼で確認 波長 810 nm 付近に発光のピーク



同じ調製法で同じ測定法に供したEL素子が, 白色や赤色の発光を示した(EL素子AとB).

EL素子 A: 白色の発光を肉眼で確認 波長 650 nm 付近に発光のピーク

**SMU** 0.6 0.3 0.5 0.2 0.4 0.1 Current (A) Current (A) 0.3 0.2 -0.1 0.1 -0.2 0 -0.1 -0.3 -5 5 0 0 -10 -5 5 10 Voltage (V) Voltage (V) 左: 電流が印加電圧に対してダイオード様の整流特性を示した 右:電流が印加電圧に対して不均一なオーミック性を示した





発光色と印加電圧ー電流の特性との相関は見られなかった



# 新技術の特徴・従来技術との比較

- ・空気雰囲気下、ワンステップの加熱撹拌で 簡便に合成可能
- ・ハロゲン添加により数nmの平均粒径に 制御可能
- •DMFが配位した状態を保つため極めて 安定的に保存可能



# 想定される用途

- ・蛍光体,エレクトロルミネセンス材, 半導体レーザーなどの発光材料
- ・リチウムイオン電池や太陽電池の材料
- 有機合成におけるルイス酸触媒



# 実用化に向けた課題

- 1. ものづくり ・酸化ニオブナノ粒子合成のスケールアップ
- 2. 特性評価データの蓄積
  - •光学特性
  - •触媒特性



企業への期待

# ・酸化ニオブナノ粒子の工業生産技術確立

- 用途ごとの特性評価
- ・実用化のための協業



# 本技術に関する知的財産権

- ・発明の名称:ニオブ酸化物ナノ粒子の
   製造方法およびその利用
- •出願番号 :特願2020-131720
- •出願人 : 関西大学
- 発明者 :大洞 康嗣, 稲田 貢, 荒谷 駿佑,

井口 穂南



# お問い合わせ先

# 関西大学 社会連携部 産学官連携センター

- TEL:06-6368-1245
- FAX:06-6368-1247
- e-mail: <u>syakairenkei@ml.kandai.jp</u> *https://catalyst.chemmater.kansaiu.ac.jp/index.htm*